

# Crecimiento de películas delgadas de TiO<sub>2</sub> impurificadas con tierras raras por la técnica de rocío pirolítico asistida por campo eléctrico

E. Zaleta Alejandre<sup>1</sup>, M. G. Zapata Torres<sup>1</sup> y M. García Hipólito<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, Legaria 694. Colonia Irrigación, 11500 México D. F. Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM; A.P. 70-360, Coyoacán 04510, México D.F.

## Resumen

En este trabajo se reportan los cambios estructurales y luminiscentes que se presentan al variar la temperatura de depósito (Td) y los porcentajes de material impurificarte o activador en películas delgadas de TiO2. Los resultados demuestran que mediante la técnica de rocío pirolítico (SP) es posible obtener películas delgadas con buenas propiedades estructurales y luminiscentes.

## Introducción

El estudio del TiO2 en su síntesis de película delgada se presenta como una alternativa interesante debido a sus aplicaciones tecnológicas; entre las que se encuentran: como aislante eléctrico, sensores, capacitares y como material huésped para dispositivos luminiscentes [1]. Películas delgadas de TiO<sub>2</sub> han sido depositadas por métodos como: láser pulsado, RF-sputtering, sol-gel, CVD y rocío pirolítico (SP). La técnica de SP tiene la ventaja de ser de bajo costo, versátil y fácilmente escalable; además es adecuada para el depósito de óxidos metálicos [2]. Esta técnica consiste básicamente en una reacción guímica estimulada térmicamente [3].

# **Procedimiento Experimental**

Las películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio corning partiendo con una solución precursora de TiOSO<sub>4</sub>•xH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•xH<sub>2</sub>O (Matriz) y EuCl<sub>3</sub>•6H<sub>2</sub>O (activador); ambas sales disueltas en agua desionizada a 0.025M. El depósito de las películas se realizó a temperaturas de 400, 450 y 500°C, así como porcentajes del activador de 10, 50 y 90 % en la solución inicial, con un tiempo de depósito de 10 min. Las películas se caracterizaron por DRX, EDS, SEM y fotoluminiscencia.

# Resultados v Análisis

Los resultados por EDS muestran la presencia de europio en las películas delgadas depositadas. Aproximadamente los porcentajes de europio en las películas, es la décima parte en relación al porcentaje de la solución inicial (ver tabla 1). En las imágenes obtenidas por SEM se observó la forma esférica de los granos que son característicos de la técnica de SP.

Tabla 1: Resultados de EDS para las peliculas depositadas.

	<i>Td (450 °C)</i>		
Europio en solución (%)	10	50	90
Europio en la película (% atómico)	1.18	4.27	7.01

La figura 1a muestra los picos de emisión característicos del Eu<sup>3+</sup> ubicados en  $^5D_0 \rightarrow ^7F_0$  (580nm),  $^5D_0 \rightarrow ^7F_1$  (592nm),  $^5D_0 \rightarrow ^7F_2$  (612nm),  $^5D_0 \rightarrow ^7F_3$  (652nm) y  $^5D_0 \rightarrow ^7F_4$  (703nm). En la figura 1b se observa el espectro de excitación, donde a 396 nm se presenta el pico máximo para este material.

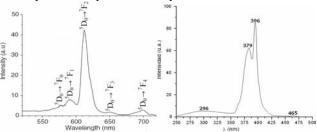


Figura 1a. Espectro de emisión del Eu<sup>3+</sup>.

Figuralb. Espectro de excitación.

Las figura 1c y 1d muestran los espectros de emisión para diferentes Td y porcentajes europio respectivamente. En ambos casos aumenta la intensidad de la luminiscencia con el incremento de *Td* y de europio.

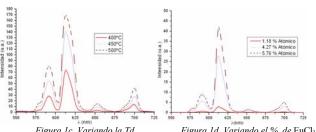


Figura 1c. Variando la Td.

Figura 1d. Variando el % de EuCl3.

Los espectros de DRX revelaron la presencia de la fase anatasa del TiO<sub>2</sub> con una orientación preferencial (101) para Td de 500°C, mientras que para *Td* menores las películas son amorfas.

### **Conclusiones**

Se presento el estudio de las propiedades luminiscentes y estructurales de películas delgadas de TiO<sub>2</sub> impurificadas. Los resultados muestran que con los precursores, las condiciones de depósito v técnica de crecimiento utilizada: es posible obtener peliculas delgadas policristalinas en fase anatasa y luminiscentes para la emisión del Eu<sup>3+</sup>. Donde la intensidad de la luminiscencia dependerá de la Td y porcentaje atómico alojado en las peliculas delgadas.

### Referencias

- [1] An-Wu Xu, et al., Journal of Catalysis, 207(2002), 151-157
- Wenjian Weng et al., Surface & Coatings Technology 198 (2005) 340-344.
- Pramod S. Patil, Materials Chemistry and physics, 59 (1999) 185-198.

CTM-DTA-SD2-03 24